

狙いと目的

- 知的財産の正しい扱いを習得し、誤った利用方法を未然に防ぎます。
- 演習を含めることで体感的に理解していただくので、受講後すぐに役立ちます。
- 知的財産をライセンスで正しく取り扱うことで、自社で用いるデザイン等の幅が広がります。
- 自社の発明を権利化・ライセンス化する方法、自社製品を保護するための知識を習得できます。

特徴

- 特許事務所などの知的財産を扱う、数々の現場に接してきたプロフェッショナルの講師が担当します。
- 演習や、ケーススタディを含む内容で、その場で身につき受講後すぐに役立ちます。

研修カリキュラム例 研修の標準時間：2～3時間程度)

知的財産研修

知的財産の基礎知識

- 主要四法（特許、実用新案、意匠、商標）のあらまし
- 著作権法
- 不正競争防止法（営業秘密等）

自社における知財活動の基本

- 商標調査、特許調査（演習も行います）
- 文献からの引用、WEB上の写真等を使用する場合の注意点
- 営業秘密、ノウハウの取り扱い
- 補助金や特例の活用

事業を推進するための知財

- 権利取得
- ライセンスビジネス
- 共同研究、共同開発における注意点

まとめ・質疑応答

研修実績

水産加工業Y社、製造業（自動車）O社、製造業（製薬業界）K社 ほか

お問い合わせ先

ジャイロ総合コンサルティング株式会社

セミナー & 研修.net  ジャイロ総合コンサルティング

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-43-2
TEL: 03-3808-2241 FAX:03-3808-2243
MAIL: consult@Jairo.co.jp

<https://jairo.co.jp> <https://semi-ken.net>

<https://semi-ken.net/trainings/intellectual-property-right>

© Jairo Inc. 2020